

## บทที่ 2

### ทฤษฎีเกี่ยวข้อง

#### 2.1 แนวคิดและทฤษฎี

ในปัจจุบันประเทศไทยต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สารประกอบพื้นออลในน้ำก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แหล่งที่มาที่สำคัญของพื้นออลคือ น้ำเสียที่ปล่อยออกมายากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เช่น อุตสาหกรรมยา พลาสติก ปูย ระเบิด สี สิ่งทอ ยาง และสารป้องกันการเสื่อมสภาพ เป็นต้น พื้นออลยังเป็นสารตั้งต้นสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยใช้ในการผลิตบิสฟีโนอล เอ (bisphenol A, BPA) อาจร่วง落ลงมากับน้ำเสีย ตั้งนั้นของเสียที่ถูกปล่อยออกมายากโรงงานอุตสาหกรรมต้องผ่านการบำบัดที่เหมาะสมก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากพื้นออลเป็นสารประกอบที่มีความเสี่ยรและละลายน้ำได้ดี จึงส่งผลให้ยากต่อการขจัดพื้นออลในน้ำทึ้งเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมต้องควบคุมให้น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร (Baker และคณะ, 1978) โดยทั่วไปสามารถขจัดพื้นออลได้หลายวิธี เช่นกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบธรรมด้า ซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถขจัดสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Haggblom และคณะ, 1998, Dorn และคณะ, 1988) กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพเป็นกระบวนการที่ขจัดได้ช้า ต้องควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และยังมีปัญหาในการขจัดหากองที่เกิดขึ้นอีกด้วย (Shibaeva และคณะ, 1969, Moza และคณะ, 1988) นอกจากนี้การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดูเหมือนจะใช้ได้ผลมากที่สุดก็จำเป็นต้องมีระบบภายหลังการดูดซับเพื่อขจัดพื้นออลและนำถ่านกัมมันต์หมุนเวียนกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง (Juan และคณะ, 1984) การขจัดพื้นออลด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสง (photooxidation) เป็นวิธีการที่มีราคาไม่สูงและได้รับความสนใจจากนักวิจัยอย่างมาก วิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อม (Fujishima และคณะ, 2000) การใช้สารกั่งตัวนำไฟแทนเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากที่สุดในการขจัดสารอินทรีย์ เพราะไฟแทนเนียมไดออกไซด์มีความเสถียรทางกายภาพและเคมี เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความไวสูง มีความสามารถในการออกซิเดช์มาก ไม่มีพิษ และราคาถูก (Hu และคณะ, 2005)

นักวิจัยจำนวนมากทำการศึกษาเกี่ยวกับการขจัดพื้นออลด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงในสารละลายน้ำที่มีไฟแทนเนียมไดออกไซด์ เช่น โลหะอยอุ่น ภายใต้แสงสว่างที่ใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์ไวโอลีต และมีอาการให้ผ่านได้ การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแบบจำลองของแสง

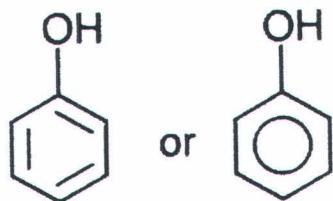
เมียร์-อินเชลวูดด์ (Langmuir-Hinshelwood model) โดยอิบายถึงลักษณะของปฏิกิริยาเกี่ยวกับอัตราเร็วในการขัดฟื้นอลูนรูปของภารหายไปของฟื้นอลหรือการเกิดขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งให้เห็นว่าปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารอินทรีย์ที่เป็นของเสีย ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเข้มข้นของแสงอัลตร้าไวโอลีต และความเข้มข้นของประจุที่เป็นกับดักของอิเล็กตรอนและหลุมเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่ออัตราการกำจัดฟื้นอลด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ (Chiou และคณะ, 2007) อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยก่อนหน้านี้หลายงานวิจัยใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์แขวนลอยอยู่ในน้ำที่มีสารอินทรีย์โดยตรง (Cheng และคณะ, 1995, Hermann, 1999) แต่เนื่องจากการใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์มีข้อเสีย คือ ต้องแยกผงไทเทเนียมไดออกไซด์หลังจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียจสินแล้ว เนื่องจากผงไทเทเนียมไดออกไซด์สามารถติดอยู่ที่ผิวของภาชนะหรืออุปกรณ์ เช่น แก้ว ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งถ้าปล่อยให้สารแขวนลอยของไทเทเนียมไดออกไซด์นี้แห้งติดอยู่บนเครื่องแก้วจะจะจัดออกได้ยาก ควบข่องไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ติดอยู่ในภาชนะมีลักษณะเป็นพิล์มเมื่อแห้งจะติดอยู่คล้ายกา瓜 ไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำ นอกจากนี้ยังมีข้อเสียของการใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์โดยตรงอีก จึงมีการศึกษาเพื่อพัฒนาการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงด้วยเทคนิคใหม่ ได้แก่ การยึดผงไทเทเนียมไดออกไซด์ไว้กับตัวรองรับ เช่น เม็ดแก้ว (Karches และคณะ, 2002) หลอดแก้ว (Lee และคณะ, 2002) และไฟเบอร์กลาส (Horikoshi และคณะ, 2002) แต่ยังคงมีข้อจำกัด คือ แก้วเป็นวัสดุประเภท อาจเกิดความเสียหายได้เมื่อรับแรงกระแทกหากนำไปใช้ในถังกวน หรือฟลูอิเดร์เบด นอกจากนี้แก้วยังมีความหนาแน่นมาก ทำให้มีน้ำหนักสูงจึงไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีเบดความหนาแน่นมาก ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่มีความใสในการทำเป็นตัวรองรับให้กับตัวเร่งเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นการหัววัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความใสในการทำเป็นตัวรองรับให้กับตัวเร่งเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นการหัววัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความใสในการทำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต้องมีความสามารถในการรับและยอมให้แสงผ่านทะลุเพื่อให้มีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยาเชิงแสงได้

จากการวิจัยของ Hu และ Yuan (2006) พบว่าการเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมอร์ ได้แก่ แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลต แผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยชิลิกอนออกไซด์ และยางชิลิโคนเคลือบด้วยชิลิกอนออกไซด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้เทคนิคการจุ่มเคลือบ (dip-coating process) มีประสิทธิภาพดีในการถลายน Brilliant red dye X-3B ในน้ำภายใต้ภาวะที่มีการเป่าฟองอากาศ นอกจากนี้พิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีข้อดี เช่น เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว ราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำ

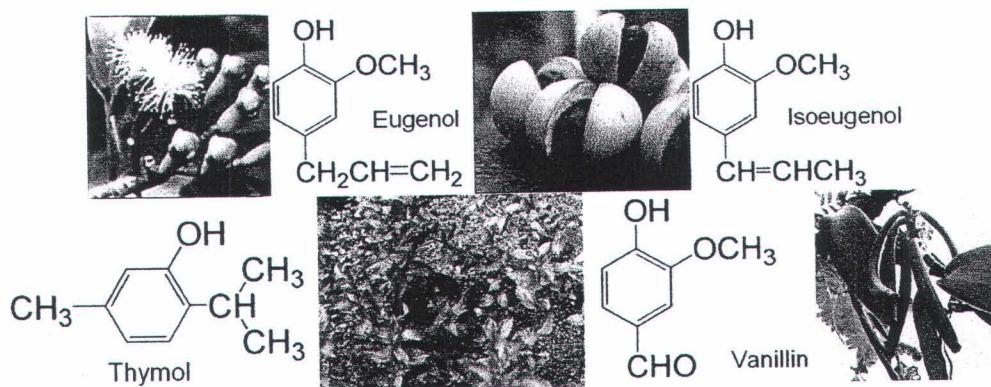
## 2.2 สมบัติของฟีนอล (กรุงเทพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2542)

### 2.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ฟีนอลเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีและเป็นสารธรรมชาติ ฟีนอลเป็นผลึกไม่มีสีหรือสีขาว มีสูตรโมเลกุล คือ  $C_6H_5OH$  แสดงโครงสร้างดังรูปที่ 2.1 จึงทำให้สมบัติส่วนใหญ่ของฟีนอลแตกต่างจากสารพากแอลกอฮอล์ กรณีที่ฟีนอลไม่บริสุทธิ์จะมีสีชมพูอ่อน ๆ มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ดูดความชื้นละลายน้ำได้ดี สารละลายที่ได้มีฤทธิ์เป็นกรดค่อน จึงมีชื่อเรียกที่รู้จักกันทั่วไปว่ากรดคาร์บolic acid) อนุพันธ์ของฟีนอลส่วนมากมีสี ขณะที่ตัวมันเองไม่มีสี สามารถพบฟีนอลในธรรมชาติได้ดังรูปที่ 2.2 สมบัติทางเคมีและภายในภาพของฟีนอลแสดงดังตารางที่ 2.1



รูปที่ 2.1 โครงสร้างของฟีนอล



รูปที่ 2.2 ฟีนอลในธรรมชาติ (Clark, 2004)

ตารางที่ 2.1 สมบัติทางพิสิเก็ตและทางเคมีของฟืนอล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม, 2542)

สมบัติ	ค่า
pH	6
น้ำหนักไม้เล็ก	94.11
จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส)	40.85
จุดเดือด (องศาเซลเซียส)	182
จุดควบไฟ (องศาเซลเซียส)	
ถัวยเปิด (Open cup)	85
ถัวยปิด (Closed cup)	79
อุณหภูมิติดไฟได้เอง (องศาเซลเซียส)	715
ช่วงความเข้มข้นติดไฟได้ (%)	3-10
ความดันไอ (มิลลิปอนท) ที่ 25 องศาเซลเซียส	0.3513
การละลายน้ำ (กรัม/ลิตร) ที่ 16 องศาเซลเซียส	93
ความหนาแน่นไอ (อากาศ = 1)	3.24
ความถ่วงจำเพาะ	1.071
ดัชนีหักเหแสง (ที่ 41 องศาเซลเซียส)	1.5408

### 2.2.2 การใช้งาน

- ฟืนอลใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ (disinfectant) โดยใช้เป็นสารละลายเดียวหรือผสมกับยาฆ่าเชื้อตัวอื่น ฟืนอลมีฤทธิ์เป็น bacteriostatic ที่ความเข้มข้นประมาณ 0.2% มีฤทธิ์เป็น bactericide ที่ความเข้มข้นมากกว่า 1% และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราได้ที่ความเข้มข้นมากกว่า 1.3% ฟืนอลยังใช้เป็นสารมาตราฐานสำหรับเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อชนิดต่าง ๆ โดยวัดเป็นค่า phenol coefficient
- ใช้ในการผลิตสารเคมีอันตรายหลายชนิด เช่น ครีซอล (cresols) ไฮเดนอล (xylenols) กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) อะนิลีน (aniline) และฟืนอลิกเรซิน (phenolic resins)

- ใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์หลายชนิด ได้แก่ สารตั้งต้นในการผลิตสารประกอบฟีนอลิกเรชิน ในลอน และเส้นใยสังเคราะห์

### 2.2.3 การปนเปื้อนสูสีงแวดล้อม

- อุดสาหกรรมจากกระบวนการผลิตและการใช้ฟีนอลเพื่อผลิตสารเคมีชนิดต่าง ๆ
- บ้านเรือนและห้องปฏิบัติการจากการใช้ฟีนอลเป็นสารฆ่าเชื้อ
- ไอเดียร้อนที่มีฟีนอลผสมอยู่เล็กน้อยที่ความเข้มข้น 1.2-7.7 มิลลิลิตรต่อลูกบาศก์เมตร
- การย่อยสลายของเบนซีนโดยทำปฏิกิริยากับอนุญลิสระไฮดรอกซิล (hydroxyl radical) ในอากาศ

### 2.2.4 ความเป็นพิษ

#### 2.2.4.1 ความเป็นพิษต่อสัตว์

ฟีนอลจัดเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษปานกลาง มีค่า LD<sub>50</sub> ต่อน้ำเมื่อได้รับสารนี้โดยการฉีดเข้าช่องท้องเท่ากับ 127-223 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันที่เกิดกับสัตว์ทดลองเมื่อมีการฉีดฟีนอลเข้าสู่ช่องท้อง จะแสดงอาการทางประสาทและกล้ามเนื้อไวต่อการกระตุนมากเกินไป (neuromuscular hyper-excitability) อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นในระยะแรกและกลับข้างลงและไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ ความดันโลหิตสูงเล็กน้อยในตอนแรกซึ่งต่อมาจะลดลงอย่างมาก น้ำลายไหล หายใจลำบาก และอุณหภูมิของร่างกายลดลง นอกจากนี้ฟีนอลยังมีผลกระแทบต่อการทำงานของปอด และเส้นใยประสาท ทำลายเนื้อเยื่อของตับ ไต และต่อมไทมัส (thymus gland) และยังบั่นทึบการตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงและรูม่านตาดำเนหดเล็กผิดปกติ

#### 2.2.4.2 ความเป็นพิษต่อมนุษย์

เมื่อฟีนอลเข้าสู่ร่างกายในปริมาณความเข้มข้นเล็กน้อย ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบการทำงานของร่างกายได้ การเสียชีวิตของมนุษย์ที่ได้รับฟีนอลโดยการกินในปริมาณเพียง 1 กรัม อาจเสียชีวิตได้ ส่วนการได้รับการสัมผัสทางผิวนังจากการหกรดของสารละลายน้ำฟีนอลที่บริเวณแก้ม หนังศีรษะ สะโพก ต้นขา และถุงขัมทางอาจทำให้

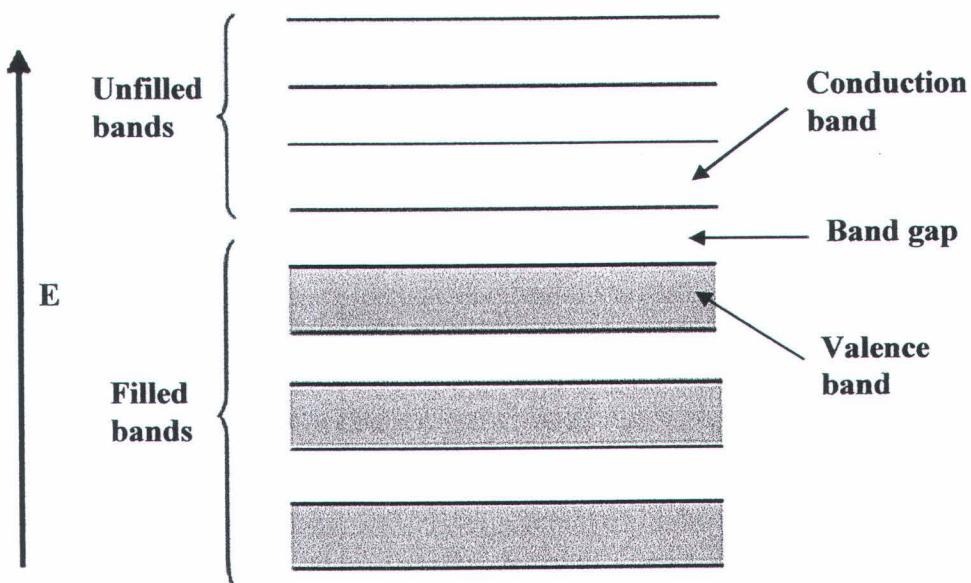
ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ เช่นกัน ในกรณีของความเป็นพิษเฉียบพลันที่เกิดจากการได้รับฟืนอล โดยการรับประทาน การสูดدمหรือ สัมผัสทางผิวนั้น เนื่องจากฟืนอลมีฤทธิ์กัดกร่อน เนื้อเยื่อทำให้เกิดแผลใหม่ในบริเวณที่ได้รับสัมผัสโดยตรง เช่น ซ่องปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตา และผิวนั้น โดยหากเข้าตาอาจทำให้มีอาการตาสู้แสงไม่ได้ (photophobia) กระจายตัวเป็นแผลหรืออาจลึกลึกลับตามออดได้ ฟืนอลสามารถถูกดูดซึมผ่านผิวนั้นได้อย่างรวดเร็วและอาจทำให้เสียชีวิตภายในเวลา 10 นาที ในกรณีของความเป็นพิษเรื้อรังที่เกิดจากการได้รับฟืนอล เนื่องจากใช้ฟืนอลในการรักษาโรคและการผ่าตัด การได้รับฟืนอลเข้าสู่ร่างกายข้างหลายครั้งในปริมาณมากทำให้ชาเจ็บ กลืนอาหารลำบาก น้ำลายไหล ห้องเสีย เปื่อยอาหาร น้ำหนักตัวลด ปวดศีรษะ เป็นลม มีนง อารมณ์ แปรปรวน ตับและไตถูกทำลาย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปัสสาวะมีสีคล้ำ ผิวนั้น แตกเป็นแผล และอาจมีสีผิวผิดปกติ นอกจากนั้นการใช้สเปรย์หรือยาอมที่มีส่วนผสมของฟืนอลอาจทำให้มีอาการเจ็บคอบ่อย ๆ

### 2.3 สารกึ่งตัวนำไฟฟ้า (Hoffmann และคณะ, 1995)

สารกึ่งตัวนำไฟฟ้าเป็นสารที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างอนุนัน กับตัวนำไฟฟ้า สารกึ่งตัวนำไฟฟ้ามีแบบอิเล็กตรอนซึ่งหาได้จากความเป็นผลึกของสาร สารกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงอยู่ในรูปโลหะออกไซด์หรือชัลไฟด์ เช่น ไทเทเนียม dioxide (titanium dioxide, TiO<sub>2</sub>) แคดเมียมชัลไฟด์ (cadmium sulfide, CdS) และซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide, ZnO) การกระจายตัวของพลังงานอิเล็กตรอนถูกอธิบายโดยใช้ระดับเฟรนี่ (Fermi level) ซึ่งเป็นระดับพลังงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และอุณหภูมิของอิเล็กตรอน ที่อุณหภูมิเท่ากับศูนย์นั้นอิเล็กตรอนมีพลังงานต่ำกว่าระดับเฟรนี่แต่ที่อุณหภูมิไม่เท่ากับศูนย์ ระดับพลังงานจะถูกสุมและอิเล็กตรอนจะมีพลังงานสูงกว่าระดับเฟรนี่

ในระหว่างซึ่งว่างของแบบเติมไปด้วยอิเล็กตรอน แบบที่มีระดับพลังงานสูงสุดเรียกว่า แบบวาเลนซ์ (valence band, VB) และด้านนอกของแบบอิเล็กตรอนเรียกว่า แบบการนำ (conduction band, CB) ความกว้างของแบบพลังงานระหว่างแบบวาเลนซ์และแบบการนำคือ ซึ่งว่างของแบบอิเล็กตรอน (band gap) โครงสร้างโดยรวมของพลังงานซึ่งว่างของแบบอิเล็กตรอนแสดงดังรูป 2.3 ซึ่งว่างของแบบอิเล็กตรอนถูกพิจารณาจากผนังที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ บริษัทของพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นอิเล็กตรอนจากแบบวา

เลนซ์ไปยังแบบการนำเรียกว่า พลังงานซ่องว่างของແບບອิเล็กตรอน (band gap energy,  $E_g$ ) อิเล็กตรอนบางตัวถูกกระตุ้นไปยังผังและเข้าไปในแบบการนำซึ่งเรียกว่า อิเล็กตรอนแบบการนำ สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมมีพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับพลังงานซ่องว่างของແບບอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนในแบบว่าเลนซ์จะถูกกระตุ้นไปยังแบบการนำพร้อมกันทำให้เกิดหลุม (hole,  $h^+$ ) ที่ไม่มีอิเล็กตรอนขึ้นในแบบว่าเลนซ์ ตารางที่ 2.2 แสดงตำแหน่งของแบบการนำ แบบว่าเลนซ์ ซ่องว่างของແບບอิเล็กตรอนและค่าความยาวคลื่นของซ่องว่างของແບບอิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ (Carp และคณะ, 2004)



รูปที่ 2.3 โครงสร้างของพลังงานซ่องว่างอิเล็กตรอน (Hoffmannk และคณะ, 1995)

ตารางที่ 2.2 ตำแหน่งของແບບອิเล็กตรอนຂອງສາրົ່ງຕັວນໍາໄຟຟ້າບາງໜິດ (Robertson, 1996)

ສາຮົ່ງຕັວນໍາ ໄຟຟ້າ	ແບບວາເລນ໌ (ອີເລັກຕຽນໄວລຕີ)	ແບບການນໍາ (ອີເລັກຕຽນໄວລຕີ)	ຫ່ອງວ່າງຂອງແບບ ອີເລັກຕຽນ (ອີເລັກຕຽນໄວລຕີ)	ຄວາມຍາວຄື່ນຂອງ ແບບອີເລັກຕຽນ (ນາໂນມຕຣ)
TiO <sub>2</sub>	+3.1	-0.1	3.2	387
SnO <sub>2</sub>	+4.1	+0.3	3.8	326
ZnO	+3.0	-0.2	3.2	387
ZnS	+1.4	-2.3	3.7	335
WO <sub>3</sub>	+3.0	+0.2	2.8	443
CdS	+2.1	-0.4	2.5	496
CdSe	+1.6	-0.1	1.7	729
GaAs	+1.0	-0.4	1.4	886
GaP	+1.3	-1.0	2.3	539

## 2.4 ໄທເທັນຍົມໄດ້ອອກໄຊດໍ (Titanium dioxide, TiO<sub>2</sub>)

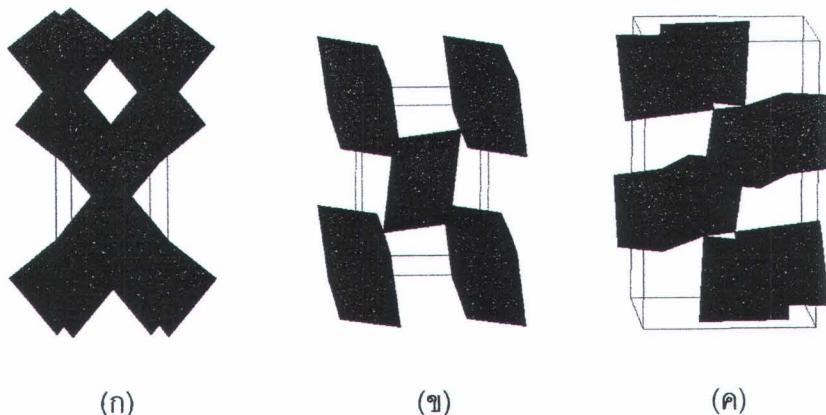
### 2.4.1 ຄຳຈຳກັດຄວາມ (Carp ແລະ ດອນະ, 2004)

ໄທເທັນຍົມໄດ້ອອກໄຊດໍເປັນສາຮປະກອບກົ່ງຕັວນໍາໄຟຟ້າທີ່ອູ້ໃນຮູບອອກໄຊດໍຂອງໂລະທຣານີ້ ຂັ້ນມີສົນບົດເປັນຕົວເຮົ່າງປະປົງກົງກົມາເຈິງແສງ (photocatalyst) ໂດຍສາມາດໃຊ້ແສງເພື່ອກະຮຸດຕຸ້ນໃຫ້ອຸນຸກາ ໄທເທັນຍົມໄດ້ອອກໄຊດໍເກີດປະປົງກົງກົມາແຕກຕົວເປັນປະຈຸໄດ້ແລະສາມາດນຳນາມໄໝໃນກະບວນກາກຳຈັດ ສາຮອິນທຣີຢີແລະອິນິນທຣີຢີທັງໃນນ້ຳແລະອາການ ໄທເທັນຍົມໄດ້ອອກໄຊດໍເປັນຕົວເຮົ່າງປະປົງກົງກົມາເຈິງແສງທີ່ມີ ປະສິທິພາພດດີເນື່ອງຈາກມີສົນບົດໂປ່ງແສງທຳໄໝແສງຜ່ານໄດ້ ມີພື້ນທີ່ຜົວສູງຊື່ມີຄວາມສົມພັນຮົກກັບການ ດູດຂັບ ຮາຄາຖຸກ ມີຄວາມຄົງຕົວໄມ່ເປັນຢູ່ຢູ່ແລະໄມ່ຖຸກທຳລາຍເມື່ອເກີດປະປົງກົງກົມາ ອີກທັງໄໝເປັນພິບກັນ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມີຄວາມສາມາດໃນກະລາຍຕໍ່ທຳກຳໃຫ້ນັກລັບມາໃໝ່ໄໝໄດ້



#### 2.4.2 โครงสร้างผลึกและสมบัติ

โดยทั่วไปไทด์เนียมไดออกไซด์มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ ได้แก่ อนาเทส (anatase) มีโครงสร้างแบบเตตระโนนอล (tetragonal) บрукไคท์ (brookite) มีโครงสร้างแบบขอ โทรมบิก (orthorhombic) รูไทล์ (rutile) มีโครงสร้างแบบเตตระโนนอล และ  $TiO_2$  (B) มีโครงสร้าง แบบมนกอนไชคิก โครงสร้างแบบอนาเทส รูไทล์ และบрукไคท์สามารถอธิบายในรูปแบบของออก ตะยีดรอล (octahedral form,  $TiO_2^6$ ) (Carp และคณะ, 2004) โดยโครงสร้างผลึกทั้ง 3 ชนิดนี้มี ความแตกต่างกันเนื่องจากการบิดตัวของแต่ละออกตะยีดรอลที่เรียงต่อกันและรูปแบบการเรียงตัว ของออกตะยีดรอล โดยโครงสร้างผลึกอนาเทสเกิดจากการเรียงตัวต่อ กันโดยใช้ส่วนยอดของแต่ละ ออกตะยีดรอล (รูปที่ 2.2ก) ในขณะที่โครงสร้างผลึกรูไทล์เกิดจากการเรียงตัวต่อ กันโดยใช้ส่วน ขอบของแต่ละออกตะยีดรอล (รูปที่ 2.2ข) และโครงสร้างผลึกบрукไคท์เกิดจากการเรียงตัวต่อ กัน โดยใช้ทั้งส่วนยอดและส่วนขอบของแต่ละออกตะยีดรอล (รูปที่ 2.2ค) (Fujishima และคณะ, 1999) ไทด์เนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างอนาเทสมีความว่องไวและความเสียรุมมากกว่า โครงสร้างรูไทล์และบрукไคท์อาจเนื่องจากความแตกต่างของโครงสร้างแบบพลังงานมีพื้นที่ผิวใน การเกิดปฏิกิริยาเชิงแสงมากกว่า (Cheng และคณะ, 1995)



รูปที่ 2.4 โครงสร้างผลึกของ (ก) อนาเทส (ข) รูไทล์ และ (ค) บрукไคท์ (Carp และคณะ, 2000)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
วันที่	๑๐ ก.ย. ๒๕๕๕
เลขที่แบบฟอร์ม..... 248343	
เดิมที่ได้รับการพัฒนาด้วย.....	

พื้นฐานการคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกส์จากข้อมูลทางความร้อน (ตารางที่ 2.3) พบร่วมกับไกล์เป็นส่วนฐานที่มีความถี่ยรบากสำหรับทุกอุณหภูมิและความดันที่มากกว่า 60 กิโลกรัม พลังงานเสริมของกิบบ์สแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ขนาดอนุภาคมีความสัมพันธ์ในทางตรงกับข้ามกับความเสถียรของส่วนฐาน โดยถ้าขนาดอนุภาคเล็กลงจะมีค่าพลังงานบนพื้นผิวดลดลง นอกจากนี้ พลังงานเสริมกิบบ์สและความดันบนพื้นผิวขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาค ถ้าขนาดอนุภาคทั้ง 3 ส่วนฐานเท่ากัน พบร่วมกัน เนื่องจากไกล์มีความเสถียรภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่มากสุดเมื่อมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 11 นาโนเมตร จะที่บุคคลที่มีความเสถียรภาพมากที่สุดเมื่อมีขนาดอนุภาคระหว่าง 11 ถึง 35 นาโนเมตร และรูไกล์มีความเสถียรภาพมากที่สุดเมื่อมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 35 นาโนเมตร (Carp และคณะ, 2004)

ไกเทเนียมไดออกไซด์ถูกนำมาใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานรูปอิน เช่น พลังงานไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) และเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในกระบวนการเจงปฏิกิริยาเชิงแสง เป็นต้น เนื่องจากไกเทเนียมไดออกไซด์มีค่าคราฟท์การหักเหสูง จึงถูกนำมาใช้เป็นสารเคลือบป้องกันการสะท้อนของแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิโคน (silicon solar cell) และในอุปกรณ์ทางด้านการมองเห็นชนิดฟิล์มบาง (thin film optical device) หลายชนิด

ตารางที่ 2.3 สมบัติของรูไกล์และอนาคต (Fujishima และคณะ, 1999)

สมบัติ	รูไกล์	อนาคต
รูปแบบผลึก	เตตราゴโนลด	เตตราゴโนลด
พลังงานของແດນອີເລັກຕຣອນ (ອີເລັກຕຣອນໂວლົດ)	3.030	3.200
ความแข็ง (莫氏, Mohs)	6.0-7.0	5.5-6.0
ความหนาแน่น (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	4.250	3.894
พลังงานອິສະກົບສ (ກິໂລແຄລອຣີຕ່ອມໂນລ)	-212.6	-211.4
ค่าคงที่ແລຕທີ່, a(ອັງສຕຣອມ)	4.593	3.784
ค่าคงที่ແລຕທີ່, c(ອັງສຕຣອມ)	2.959	9.515
ຈຸດຫລອມເໜລວ (ອັງສາເຊລເຊີຍສ)	1858	เปลี่ยนไปเป็นรูไกล์ที่ ອຸນຫະນີສູງປະມານ 800 ອັງສາເຊລເຊີຍສ

ไทเทเนียมไดออกไซด์ยังถูกนำมาใช้เป็นตัวตรวจสอบแก๊ส (gas sensor) เนื่องจากมีค่าการนำไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้ตามองค์ประกอบของแก๊สที่ภาวะบรรยายกาศ เช่น สามารถใช้ตรวจสอบแก๊สออกซิเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ และมีเทน เป็นต้น นอกจากนี้ไทเทเนียมไดออกไซด์ยังสามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ จึงถูกนำมาใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพ เช่น กระดูกเทียม เป็นต้น และพบว่า ไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพสูงทั้งในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมและแบบไม่ใช้แสงร่วม ได้ดีอีกด้วย โดยสามารถใช้เป็นทั้งตัวเพิ่มความสามารถในการทำปฏิกิริยา (promoter) และตัวรองรับ (support) ซึ่งกระบวนการที่ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น การกำจัดสารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน ( $\text{NO}_x$ ) การกำจัดสารประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย (เช่น ไดออกซิน สารประกอบคลอรีน) การผลิตไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยา Gas shift กระบวนการสังเคราะห์สาร Fischer-Tropsch การกำจัดสารประกอบชั้ลเฟอร์ ( $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{SO}_2$ ) เป็นต้น (Fujishima และคณะ, 1999)

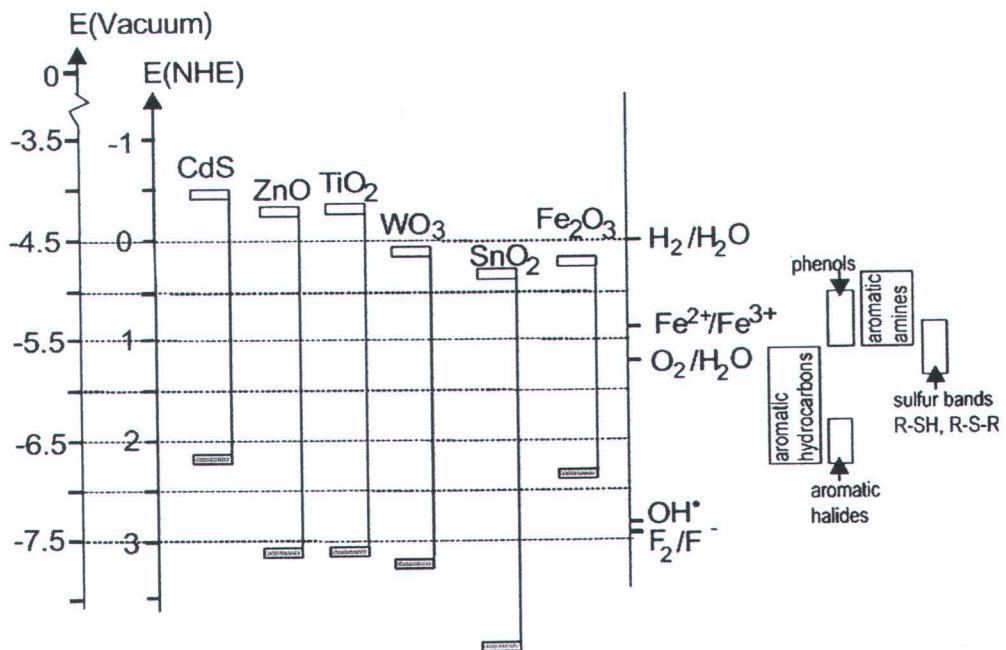
ถึงแม้ว่าโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์มีอยู่หลายชนิดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่โครงสร้างอนาเทสและรูไนท์เป็นโครงสร้างผลึกที่พบเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติแล้วโครงสร้างผลึกของอนาเทสสามารถเปลี่ยนเป็นโครงสร้างผลึกแบบรูไนท์ได้ที่อุณหภูมิมากกว่า 600 องศาเซลเซียส นับจนถึงปัจจุบันได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกจากอนาเทสเป็นรูไนท์เป็นอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวแปรที่สำคัญมากตัวแปรหนึ่งที่จะกำหนดประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบปกติ (ไม่ใช้แสงร่วม) หรือเซรามิกที่ใช้ทำเยื่อแผ่นบาง (membrane) นอกจากอุณหภูมิแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกดังกล่าว ได้แก่ ความดัน ปริมาณของผลึก ความไม่สมบูรณ์ของผลึก และขนาดของผลึก การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง โครงสร้างผลึกทั้งอนาเทสและรูไนท์จะเป็นที่นิยมนำมาศึกษากันอย่างกว้างขวาง สำหรับปฏิกิริยาเชิงแสงโดยปกตินั้น โครงสร้างผลึกแบบอนาเทสให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูง คือ มีความกว้างไวและเลดิรماมากกว่าโครงสร้างผลึกแบบอื่น ๆ ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างอนาเทสมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกว่า อย่างไรก็ตามในบางปฏิกิริยาพบว่าโครงสร้างผลึกแบบรูไนท์หรือโครงสร้างผลึกผสมระหว่างอนาเทสและรูไนท์ (เช่น อนาเทส 70-75% และรูไนท์ 30-25%) ถูกรายงานว่าให้ประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาสูงกว่าโครงสร้างผลึกแบบอนาเทสเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้มีตัวแปรหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาของแต่ละโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ ได้แก่ พื้นที่ผิว การกระจายตัวของรูพรุน ขนาดของอนุภาคผลึก และที่สำคัญมาก คือ วิธีการสังเคราะห์ผลึกไทเทเนียมไดออกไซด์ (Fujishima และ

คงะ, 1999) ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีชื่อทางการค้า Degussa P-25 ประกอบด้วยโครงสร้างแบบบอนาเทสและรูไกล์ในอัตราส่วน 80/20 ทำให้มีความกว้างไม่มากกว่าโครงสร้างแบบเดียว การเพิ่มความกว้างไว้ของตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถทำได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกอิเล็กตรอนกับหลุมของตัวเร่งปฏิกิริยา

#### 2.4.3 ลักษณะของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าและความกว้างไว้ของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง

ไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นสารกึ่งตัวนำไฟฟ้านิดเด็น (*n-type semiconductor*) ซึ่งนิยมใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงกันมาก สารกึ่งตัวนำแตกต่างจากโลหะ คือ มีความไม่ต่อเนื่องของระดับพลังงาน ทำให้เกิดเป็นช่องว่างของระดับพลังงาน ส่งผลให้เกิดการแยกจากกันของอิเล็กตรอนและหลุมหลังจากที่ถูกกระตุ้นด้วยแสง ทำให้ทั้งอิเล็กตรอนและหลุมมีระยะเวลาเพียงพอในการเคลื่อนที่ผ่านไปยังพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในที่สุด ความสามารถของสารกึ่งตัวนำที่จะถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปยังสารตั้งต้นในการเกิดปฏิกิริยาที่ถูกดูดซับไว้นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของค่าແນบพลังงาน (energy band gap) ของสารกึ่งตัวนำและตำแหน่งของศักย์พลังงานในการเกิดรีดออกซ์ (redox) ของสารที่ถูกดูดซับ (Fujishima และคงะ, 1999) ซึ่งว่างของระดับพลังงานของไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 3.0 อิเล็กตรอนโวลต์ ถูกกระตุ้นได้ด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นใกล้แสงอัลตราไวโอเล็ต (ประมาณ 380 นาโนเมตร) (Reutergardh และ Langphasuk, 1997)

ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าสามารถดูดซับสารที่ทำปฏิกิริยา 2 ตัวพร้อมกันซึ่งสามารถจ่ายอิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนจากการกระตุ้นไฟตอนผ่านการดูดซับ ( $h\nu \geq E_g$ ) แบบซ่องว่างของสารกึ่งตัวนำและพลังงานศักย์ย้อนกลับแสดงดังรูปที่ 2.5 สารกึ่งตัวนำไฟฟ้าสามารถเห็นยานำแสงทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนตัวไปดูดซับบนผิวของอนุภาคซึ่งถูกควบคุมจากตำแหน่งพลังงานซ่องว่างของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าและพลังงานศักย์ย้อนกลับของตัวดูดซับ ระดับพลังงานด้านล่างของແນบการนำเกิดปฏิกิริยาหรือตักชันของอิเล็กตรอนเชิงแสง (photoelectrons) ระดับพลังงานด้านบนของແນบว่าเหลือหายได้จากความสามารถในการออกซิไดซ์ของหลุมในแต่ละด้านสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของระบบในการสนับสนุนปฏิกิริยาหรือตักชันและออกซิเดชัน (Rajeshwar, 1995)



รูปที่ 2.5 แกนของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าด้วยพลังงานศักย์ย้อนกลับ (redox potentials) (Carp และคณะ, 2004)

## 2.5 กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Photocatalytic process)

### 2.5.1 ข้อมูลทั่วไป

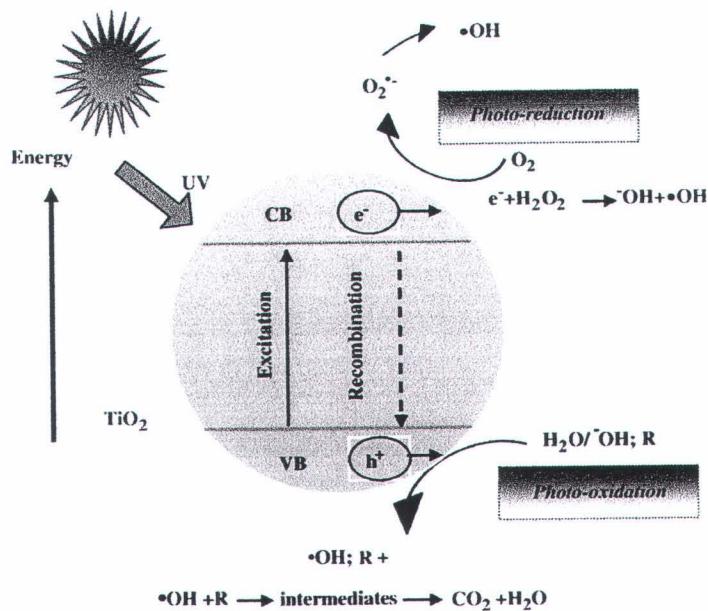
กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นสูง (Advanced Oxidation Technologies, AOTs) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และสารชีวภาพให้เป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เนื่องจากกระบวนการนี้สามารถออกซิไดร์สสารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษสูงและไม่สามารถถ่ายออกโดย自然ได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพให้กลยุทธ์เป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี ผลิตผลที่ได้จากการกระบวนการนี้ส่วนใหญ่ คือ คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารประกอบอินทรีย์ชนิดๆ (Litter, 1999)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงชี้อุปกรณ์กับความสามารถของตัวเร่งปฏิกิริยาในการดูดซับสารก่อมลพิษบนพื้นผิวและการดูดซับแสงโดยใช้ช่วงแสงที่เหมาะสม (Hermann, 1999) สารกึ่งตัวนำไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแบบอาศัยแสงนั้นควรจะอยู่ในรูปออกไซด์หรือชัลไฟด์

ของโลหะ เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $TiO_2$ ) แคนเดเมียมชัลไฟด์ ( $CdS$ ) และซิงค์ออกไซด์ ( $ZnO$ ) โดยสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าแคนเดเมียมชัลไฟด์หรือซิงค์ออกไซด์ไม่นิยมนำมาใช้ เนื่องจากความเป็นพิษของสารเหล่านี้ โดยพบว่า เมื่อฉายแสงให้แก่สารละลายที่มีซิงค์ออกไซด์ปนอยู่ ซิงค์ออกไซด์จะถูกกัดกร่อนด้วยแสงทำให้เกิดซิงค์ไอโอดอน ( $Zn^{2+}$ ) ที่มีสมบัติเป็นพิษขึ้น และพบว่าแคนเดเมียมชัลไฟด์นั้นมีปัญหาทางด้านความเป็นพิษ เนื่องจากแคนเดเมียมชัลไฟด์สามารถถูกกัดกร่อนได้ด้วยแสงและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่มีความว่องไวน้อยกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ (Hermann, 1999) ส่วนไทเทเนียมไดออกไซด์มีความเสถียรภาพสูงและไม่ละลายในสารละลายเหมือนกับซิงค์ออกไซด์ และแคนเดเมียมชัลไฟด์ ส่วนข้อดีนั้น ๆ ของไทเทเนียมไดออกไซด์ ได้แก่ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวสูง ไม่เป็นพิษ และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีราคาไม่แพง ยิ่งไปกว่านั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ยังมีความต้านทานการกัดกร่อนและไม่สูญเสียความว่องไวไปเมื่อถูกนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย (Barbeni และคณะ, 1985)

### 2.5.2 หลักการของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง

คำว่า “photocatalytic” มาจาก photo และ catalyst ดังนั้นกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงจึงหมายถึงกระบวนการที่แสงและตัวเร่งปฏิกิริยาถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนสภาพทางเคมี (chemical transformations) กระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเป็นกระบวนการที่สามารถออกซิไดร์สารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษสูงและไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพให้กลายเป็นสารประกอบที่มีพิษเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี ความแตกต่างระหว่างการเร่งปฏิกิริยาแบบปกติ (ไม่ใช้แสงร่วม) และการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง คือ วิธีการที่ใช้ในการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยการกระตุ้นด้วยความร้อนจะถูกแทนที่โดยการกระตุ้นด้วยความเข้มแสง (Herrmann, 1999) โดยที่การให้พลังงานแสงที่มีพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดการออกซิเล็กตรอนซึ่งเป็นค่าของความแตกต่างระหว่างพลังงานของแทนการนำกับแทนวาเลนซ์สำหรับแสงที่ให้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมักเป็นแสงอัลตราไวโอเล็ตเนื่องจากพลังงานแสงที่ให้แก่ระบบมีค่ามากกว่าค่าพลังงานของแทนซึ่งกันและกันทำให้เกิดเป็นการกระตุ้นการเกิดออกซิเล็กตรอน ( $e^-$ ) ในแทนการนำและหลุม ( $h^+$ ) ในแทนวาเลนซ์ (รูปที่ 2.6) โดยหลุมมีสมบัติเป็นตัวออกซิไดร์ (oxidizing agent) และอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) ทำให้เกิดอนุมูลอิสระของไฮดรอกซิล (Yb และคณะ, 2000)



รูปที่ 2.6 กระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Ahmed, 2010)

หลังจากที่สารละลายน้ำมีสารกึ่งตัวนำไฟฟ้าได้รับพลังงานโฟตอน ( $h\nu$ ) ที่มีความยาวคลื่นที่เหมาะสมก็จะเกิดเป็นอิเล็กตรอนกับหลุมแสดงดังสมการ 2.1 อิเล็กตรอนและหลุมที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสงสามารถรวมตัวกันอีกได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงหนึ่งส่วนล้านของหนึ่งวินาที ทำให้เกิดความร้อนขึ้นแสดงดังสมการ 2.2 หรือคืออิเล็กตรอนและหลุมอาจจับอยู่ที่ผิวของสารกึ่งตัวนำซึ่งคืออิเล็กตรอนและหลุมสามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่น ๆ ที่ดูดซับหรืออยู่ใกล้ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ เช่น ถ้าสารที่มีสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอน (electron donor; D) ถูกดูดซับอยู่บนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา สารนี้จะทำปฏิกิริยากับหลุมและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันขึ้นแสดงดังสมการ 2.3 ในทางตรงข้ามถ้าสารที่มีสมบัติเป็นตัวรับอิเล็กตรอน (electron acceptor; A) ถูกดูดซับอยู่บนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา สารนี้จะทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนและเกิดปฏิกิริยา reduction ดังสมการ 2.4 (Robertson, 1996)



สำหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมีกลไกทางเคมีที่เป็นไปได้ 2 กลไก คือ 1) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงกับหลุม และ 2) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยประจุไฮดรอกซิล ( $\text{OH}^-$ ) (Iisz และ Dombi, 1999) โดยประจุไฮดรอกซิลหรือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ที่ผิวเปลี่ยนเสื่อมอันกับดักของหลุมก่อให้เกิดอนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลซึ่งเป็นตัวออกซิเดช์ที่แรง ซึ่งโดยปกติการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยประจุไฮดรอกซิลมีแนวโน้มเป็นกลไกหลักในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง ส่วนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงกับหลุมนั้น หลุมจะทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่ผิวของสารกึ่งตัวนำ อนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลเหล่านี้สามารถทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความจำเพาะเจาะจง การยับยั้งการรวมตัวของคู่อิเล็กตรอนและหลุมมีความจำเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายเทประจุของสารกึ่งตัวนำ กับสารละลายอิเล็กโตรไอล์ต์ เมื่อจากการรวมตัวของคู่อิเล็กตรอนและหลุมจะเป็นการขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Chiou และคณะ, 2007) การเติมออกซิเจนให้แก่ระบบจึงเปลี่ยนเสื่อมอันกับดักสำหรับอิเล็กตรอนนำไปสู่การเกิดเป็นซุปเปอร์ออกไซด์ ( $\text{O}_2^-$ ) ซึ่งไม่เสถียร สารจำพวกอนุมูลอิสระที่มีความว่องไว ( $\text{OH}^-$ ,  $\text{O}_2^-$ ) จะจับกับโมเลกุลของฟีนอลในน้ำแล้วเกิดปฏิกิริยาไฮดรอกซิเดชันและออกซิเดชัน จนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ โดยสารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบชั้ลเฟอร์และหมู่ยาโลเจนจะถูกออกซิเดช์ได้ผลิตภัณฑ์คือ ฟอสฟेट ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) ชัลเฟต ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) และऐල์ต ( $\text{X}^-$ ) ตามลำดับ (Litter, 1999)

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์แสดงดังสมการ 2.5-2.16 (Litter, 1999) โดยตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุนด้วยแสงแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนในแบบนำกับหลุมในแบบว่าเลนซ์สามารถรวมตัวกันอีกได้อย่างรวดเร็วแสดงดังสมการ 2.5 หลุมในแบบว่าเลนซ์ทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ำเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.6 หลุมในแบบว่าเลนซ์ทำปฏิกิริยา กับประจุไฮดรอกซิลเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.7 หลุมทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนถูกดูดซับบนผิwtัวเร่งปฏิกิริยาแสดงดังสมการ 2.8 อนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์แสดงดังสมการ 2.9 อิเล็กตรอนในแบบการนำทำปฏิกิริยา กับสารอินทรีย์ที่มีสมบัติรับอิเล็กตรอนถูกดูดซับโดยบนผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงดังสมการ 2.10 อิเล็กตรอนในแบบการนำทำปฏิกิริยา กับออกซิเจนเกิดเป็นเปอร์อนุมูลไฮดรอกซิลสามารถเป็นไปเป็นซุปเปอร์ออกไซด์ซึ่งไม่เสถียรแสดงดังสมการ 2.11 เปอร์อนุมูลไฮดรอกซิลทำปฏิกิริยา กับอิเล็กตรอนในแบบการนำเกิดเป็นโมเลกุลของน้ำแสดงดังสมการ 2.12 เปอร์อนุมูลไฮดรอกซิลเกิดเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับออกซิเจนแสดงดังสมการ 2.13 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยา กับซุปเปอร์ออกไซด์เกิดเป็น

อนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.14 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถูกกระตุนด้วยแสงเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.15 ไฮโดรเจนเปอร์ออกซ์ทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนในແນบการนำเกิดเป็นอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแสดงดังสมการ 2.16



อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเชิงแสงส่วนใหญ่เป็นไปตามแบบจำลองของลงเมียร์-ชินเซลวูดด์ (Langmuir-Hinshelwood model) (Chiou และคณะ, 2007) ในการอธิบายถึงลักษณะของปฏิกิริยาเกี่ยวกับอัตราเร็วในการถลایสารอินทรีย์ในรูปของการหายไปของสารอินทรีย์หรือการเกิดขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ฟลักซ์ของแสงมีความสำคัญมากในการเกิดปฏิกิริยาเชิงแสง เนื่องจากการให้แสงแก่ระบบมากเกินพอจะทำให้เกิดการรวมตัวของคู่อิเล็กตรอนและหลุมขึ้นอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิที่สูงมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเชิงแสงที่สูงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงทำให้ความถี่ในการชนกันระหว่างสารอินทรีย์และสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และ

พบว่าไอกอนของโลหะหรือสารอินทรีย์ที่อยู่สารละลายนั้นมีความสำคัญต่อการเกิดปฏิกิริยาเชิงแสง (Litter, 1999)

การกำจัดสารอินทรีย์ที่เป็นพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอากาศด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้เงินลงทุนต่ำ และใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานได้ แต่ปัจจุบันยังมีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา และลดระยะเวลาในการกำจัดสารอินทรีย์ อย่างไรก็ตามการกำจัดสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงนั้นจะต้องระมัดระวัง ในกระบวนการคุ้มครองผลิตภัณฑ์พ留意ได้ที่อาจเป็นอันตรายมากกว่าขันตรายจากสารอินทรีย์ดังต้นถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ (Litter, 1999)

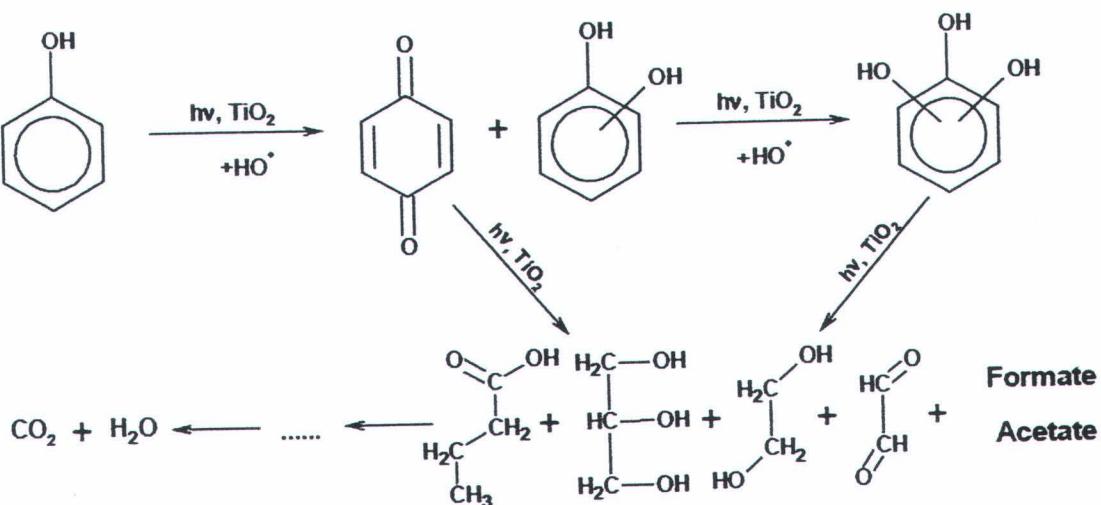
ปฏิกิริยาเชิงแสงสามารถใช้จัดสารอินทรีย์หรือจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอากาศได้หลายชนิด เช่น สารประกอบคลอรีนของแอลเคนและแอลคีน พีโนล อะโรเมติก แอลดีไฮด์ กรดอินทรีย์ และเคมีน เป็นต้น (Robertson, 1996) ซึ่งสารประกอบที่สามารถจัดด้วยปฏิกิริยาเชิงแสงโดยใช้ไฟแทนเชื้อได้มากที่สุดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแสดงดังตารางที่ 2.4

**ตารางที่ 2.4 สารประกอบที่สามารถจัดตัวยับปฏิกิริยาเชิงแสงโดยใช้ไทด์เนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Robertson, 1996)**

ชนิดของสารประกอบ	ตัวอย่าง
Alkanes	methane; pentane; heptane; n-dodecane; cyclohexane; paraffin
Haloalkanes	mono-, di-, tri-, and tetrachloromethane; dichloroethane; pentachloroethane; di and tribromoethane; 1:2-dichloropropane
Aliphatic alcohols	methanol; ethanol; n- and iso-propanol; butanol; penta-1:4-diol
Aliphatic carboxylic acids	methanoic; ethanoic; trichloroacetic; butyric; oxalic
Alkenes	propene; cyclohexene
Haloalkenes	di-, tri- and tetra-chloroethene; hexafluoropropene
Aromatics	benzene; naphthalene
Haloaromatics	chloro and bromobenzene; chlorobenzenes; halophenols
Phenols	phenol; hydroquinone; catecol; resorcinol; cresol; nitrophenol
Aromatic carboxylic acids	benzoic; phthalic; salicyclic
Polymers	polyethylene; PVC
Surfactants	polyethylene glycol; p-nonyl phenyl ether; sodium dodecyl; benzene sulphonate; paraxon; malathion
Herbicides	methyl viologen; atrazine; simazine; bentazon
Pesticides	DDT; parathion; lindane; monocrotophos
Dyes	methylene blue; rhodamine B; methyl orange; fluorescein
Explosives	trinitrotoluene
Bacteria	<i>E. Coli</i>

### 2.5.3 กลไกการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเชิงแสงของฟีนอล

ปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ในการขัดฟีนอลโดยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ตแสดงดังรูปที่ 2.7 ไทเทเนียมไดออกไซด์ถูกกระตุนด้วยแสงแต่ก็ตัวเป็นอิเล็กตรอนกับหลุม เมื่อออกซิเจนจับตัวกับอิเล็กตรอนเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิลและโมเลกุลของน้ำจับตัวกับหลุมเกิดเป็นอนุมูลไฮดรอกซิล อนุมูลไฮดรอกซิลจับตัวเป็นฟีนอลเกิดเป็นไฮdroควิโนน (hydroquinone) เรซอร์ซินอล (resorcinol) แคทโอล (catehol) นอกจากนี้รูปแบบของเบนโซควิโนน (benzoquinone) ได้จาก 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1) การดึงอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลของไฮdroควิโนน 2) การทำปฏิกิริยานหลุมของไทเทเนียมไดออกไซด์ 3) เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยตรงของไฮdroควิโนนในจากออกซิเจนในน้ำ หลังจากนั้นแคทโอลทำปฏิกิริยากับไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ตเกิดเป็นไกลคอล (glycol) เรซอร์ซินอลทำปฏิกิริยากับไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ตเกิดเป็นกรดบิวทาโนิก (butanoic acid anhydride) ไฮdroควิโนนทำปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเล็ตเกิดเป็นกลีเซริน (glycerin) และอีเทนไดออกซ (ethanediol) เป็นไฮdroควิโนนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างรวดเร็วประมาณ 40% เกิดเป็นสารประกอบอะลิฟติกที่ประกอบด้วยออกซิเจนและภายใต้สภาวะเดียวกันจะเปลี่ยนไปเป็นไฮdroควิโนนประมาณ 60% นอกจากนี้สารตัวกลางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาจะได้กรดฟอร์มิกและกรดอะซิติก ลดลงของปฏิกิริยาจะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ (Sobczyn'ski และคณะ, 2004)

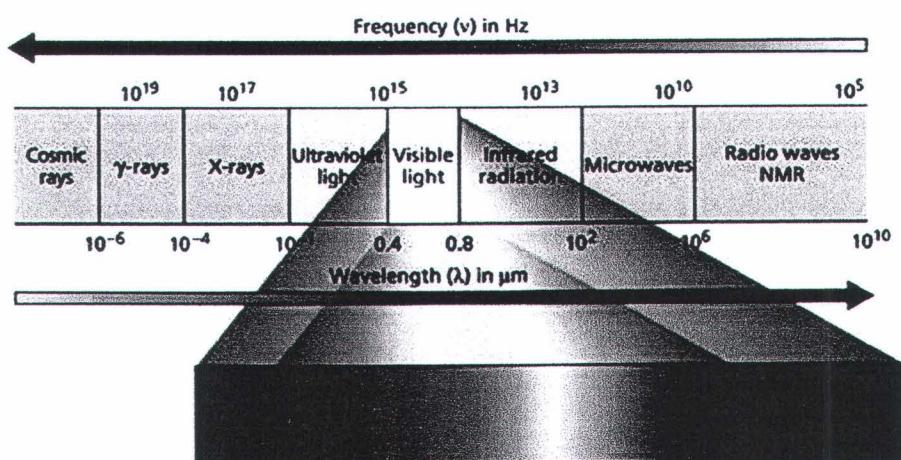


รูปที่ 2.7 กลไกการเกิดออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของฟีนอล (Sobczyn'ski และคณะ, 2004)

## 2.6 แสง

แสงเป็นรูปแบบของคลื่นพลังงานซึ่งแสงแต่ละชนิดสามารถจำแนกออกได้ด้วยความยาวคลื่นที่แตกต่างกันดังรูปที่ 2.8 แสงขาวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของແບความยาวคลื่นแสงทั้งหมดซึ่งมีความยาวคลื่นในช่วง 400-700 นาโนเมตร แต่โดยปกติแล้วแสงขาวไม่ถูกนำมาใช้สำหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงเนื่องจากทั่วไปแล้วตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการนี้ คือ ไหเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งมีพลังงานของช่องว่างແບพลังงานประมาณ 3.0 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งจะตกลอยู่ในช่วงของแสงอัลตราไวโอล็อก ดังนั้นแสงในช่วงอัลตราไวโอล็อกจึงถูกนำมาใช้สำหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสง (Fujishima และคณะ, 1999) ชนิดของแสงอัลตราไวโอล็อกแบ่งออกตามความยาวคลื่นดังนี้

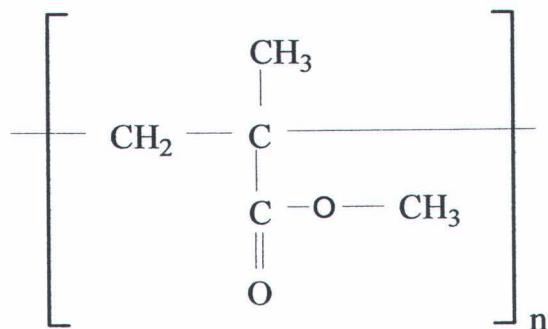
- UV-A มีความยาวคลื่น 315-380 นาโนเมตร เป็นรังสี UV ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้หลายด้าน โดยเฉพาะทางด้านเคมีและฟิสิกส์
- UV-B มีความยาวคลื่น 280-315 นาโนเมตร เป็นรังสี UV ที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ แต่หากสัมผัสนานเกินไปอาจก่อให้เกิดการไหม้ของผิวหนัง (sunburn or erythema) และการอักเสบของตาได้
- UV-C มีความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร เป็นรังสี UV ที่มีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ แต่อาจทำอันตรายผิวหนังและตาได้อย่างรุนแรงหากได้รับรังสีเป็นปริมาณที่มากเกินไป



รูปที่ 2.8 สเปกตรัมของแสง (Fujishima และคณะ, 1999)

## 2.7 พอลิเมทิลเมทาคริเลต (Polymethylmethacrylate)

พอลิเมทิลเมทาคริเลตหรืออะคริลิกเป็นพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นแบบอะแทกติก (atactic) ดั้งรูปที่ 2.9 โดยมีเกลุ่มกิ่งหรือแขนงที่ไม่แน่นอน พอลิเมทิลเมทาคริเลตสามารถเตรียมโดยกระบวนการแบบบัลค์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอย หรือแบบอิมัลชันก็ได้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน ตัวริเริ่มปฏิกิริยาที่ใช้ในการสังเคราะห์ คือ เป็นโซเดียมเบอร์ออกไซด์ พอลิเมทิลเมติลเมทาคริเลต โดยใช้อุณหภูมิประมาณ 95-110 องศาเซลเซียส จะได้พอลิเมอร์ออกมาในรูปสุดท้ายเป็นเม็ดเล็ก ๆ พอลิเมทิลเมทาคริเลตมีความเหนียวกว่าพอลิสโตรีน มีความโปร่งใสมาก (ย้อมให้แสงผ่านได้ถึง 92%) มีน้ำหนักเบา และมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีและทนต่อสารอินทรีย์ต่าง ๆ ได้ดี รวมทั้งกรดและด่างเจือจาง จึงนิยมนำมาทำเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา เลนซ์ คอมไฟ ถ้าดและถ้วยบรรจุของเหลวชนิดใส ชุดสานกรรມที่ใช้พอลิเมทิลเมทาคริเลตมากที่สุด คือ รถยกต์ เครื่องบิน และเรือ โดยใช้ทำไฟข้างหน้า ไฟข้างท้าย ไฟเลี้ยว พวงมาลัย ตลอดจนสารเคลือบผิวเป็นต้น (ปรีชา พหลเทพ, 2549)



รูปที่ 2.9 ลูตรโครงสร้างของพอลิเมทิลเมทาคริเลต (polymethylmethacrylate)

## 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Addamo และคณะ (2008) ศึกษาการเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมโดยอกไชด์จากไทเทเนียมเตตราไอโซโพพรอกไชด์ (titanium tetraisopropoxide) บนตัวรองรับแก้วที่ผ่านการเตรียมผิวด้วยซิลิกอนออกไชด์ด้วยเทคนิคการจุ่มเคลือบแล้วนำไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 673 เคลวิน เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบร่วมกันพิล์มบางไทเทเนียมโดยอกไชด์มีความมีข้าวสูงและโครงสร้างผลึกส่วนใหญ่อยู่ในรูปอนาคต เมื่อนำไปทดสอบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมีประสิทธิภาพในการสลายไฮโดรฟอฟานอลภายในเวลา 7 ชั่วโมง กลยุทธ์เป็นการบอนไดออกไชด์ได้อย่างสมบูรณ์ และเกิดโพโรฟานอล (propanone) เป็นสารตัวกลางที่สามารถตรวจวัดได้ นอกจากนี้ความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวก่อนทำการเคลือบและสามารถนำตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ได้

Barakat และคณะ (2005) ศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ด้วยกระบวนการออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการสลายฟีนอลและคลอร์ฟีนอลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมโดยอกไชด์ พบร่วมกับการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์และแสงอัลตราไวโอล็ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของไทเทเนียมโดยอกไชด์ โดยระบบที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ร่วมกับไทเทเนียมโดยอกไชด์ และแสงอัลตราไวโอล็ตมีประสิทธิภาพในการสลายฟีนอลมากกว่าระบบที่ใช้ไทเทเนียมโดยอกไชด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอล็ตหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ร่วมกับแสงอัลตราไวโอล็ต ไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ช่วยเพิ่มอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลภายในการสลายฟีนอลและคลอร์ฟีนอลเพิ่มขึ้น สารอินทรีย์ถูกดูดซับภายใต้แสงอัลตราไวโอล็ตและอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์มีประสิทธิภาพในการสลายฟีนอลสูงสุดถึง 97%

Hu และ Yuan (2006) ศึกษาการเตรียมพิล์มบางไทเทเนียมโดยอกไชด์บนพอลิเมอร์ได้แก่ พอลิเมทิลเมทาคริเลต พอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยซิลิกอนออกไชด์ ยางซิลิโคนเคลือบด้วยซิลิกอนออกไชด์ที่อุณหภูมิต่ำโดยใช้เทคนิคการจุ่มเคลือบ (dip-coating process) จากไชด์ไทเทเนียมโดยอกไชด์สังเคราะห์ด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส พบร่วมกับไชด์ไทเทเนียมโดยอกไชด์มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 5 นาโนเมตร พิล์มบางไทเทเนียมโดยอกไชด์บนตัวรองรับพอลิเมอร์มีความเป็นรูปฐานและขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 35~47 นาโนเมตร อนุภาคไทเทเนียมโดยอกไชด์เกิดการรวมตัวกันระหว่างกระบวนการเคลือบบนตัวรองรับพอลิเมอร์โดยปรับปรุงการเคลือบผิวด้วยซิลิกอนออกไชด์ก่อนทำการเคลือบพิล์มบางไทเทเนียมโดยอกไชด์เพื่อช่วยเพิ่ม

ความมีข้าวของฟิล์มบางบันตัวรองรับ พิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนพอลิเมทิลเมทาคริเลต พอลิเมทิลเมทาคริเลตเคลือบด้วยชิลิกอนออกไซด์ ย่างชิลิกอนเคลือบบนชิลิกอนออกไซด์ มีประสิทธิภาพในการสลาย Brilliant red dye X-3B โดยความเข้มข้นของ Brilliant red dye X-3B ลดลงเหลือ 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในเวลา 105 นาที 0.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในเวลา 60 นาที 1.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายในเวลา 120 นาที ตามลำดับ นอกจากนี้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีข้อดี เช่น เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็ว ราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทำงานได้ที่อุณหภูมิต่ำ

Jain และ Shrivastava (2008) ศึกษากระบวนการออกซิเดชันเชิงแร่ปฏิกิริยาด้วยแสงของสีย้อมไซยาในซีน (cyanosine dye) โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เขวนโดยอยู่ภายใต้ภาวะต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา ความเข้มข้นของสารตั้งต้น ค่าความเป็นกรด-เบส และไออกไซด์เจนเปอร์ออกไซด์ และตัวรับอิเล็กตรอน พบว่าอัตราการสลายสีย้อมไซยาในซีนเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา โดยปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมเท่ากับ 0.04 กรัม/ลิตร ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและค่าความเป็นกรด-เบสมีผลต่อการสลายสีย้อมไซยา เช่นกัน โดยค่าความเป็นกรด-เบสที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับ 8 นอกจากนี้ระบบที่ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ร่วมกับไออกไซด์เจนเปอร์ออกไซด์ และแสงอัลตราไวโอด์มีประสิทธิภาพในการสลายสีย้อมสูงสุดถึง 82.45%

Kazuya และคณะ (2003) ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางผสมไทเทเนียมไดออกไซด์และพอลิไดเมทิลไซлокเซน (polydimethylsiloxane) บนพอลิเมทิลเมทาคริเลตที่อุณหภูมิต่ำโดยวิธีโซล-เจลด้วยเทคนิคการป่น (spin-coating) ซึ่งฟิล์มบางมีความโปร่งแสงสูงขึ้นถึง 90% และโครงสร้างผลึกอยู่ในรูปอนาเกส เมื่ออบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่าฟิล์มบางผสมไทเทเนียมไดออกไซด์และพอลิไดเมทิลไซлокเซนให้ประสิทธิภาพในการสลายเมทิลลีนบลู (methylene blue) และอะเซทัลเดไฮด์ (acetaldehyde) มากกว่า 90% นอกจากนี้เมื่อเพิ่มปริมาณพอลิไดเมทิลไซлокเซนทำให้ประสิทธิภาพในการสลายเมทิลลีนบลูลดลงและเกิดการเสื่อมสภาพของแผ่นพอลิเมทิลเมทาคริเลตประมาณ 23.7% โดยน้ำหนัก

Qamar และคณะ (2005) ศึกษาการกำจัดอนุพันธ์ของสีย้อม 2 ชนิด ได้แก่ โครโน่ trope 2 ปี (chromotrope 2B) และอะมิโด้แบล็ค 10 ปี (amido black 10B) ด้วยกระบวนการออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในการละลายที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เขวนโดยอยู่ภายใต้ภาวะต่าง ๆ โดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของไทเทเนียมไดออกไซด์ ความเป็นกรด-เบส ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้น ชนิดของตัวรับอิเล็กตรอนที่แตกต่างกัน ได้แก่

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( $H_2O_2$ ) โพแทสเซียมไบโรเมต ( $KBrO_3$ ) และแอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต ( $[NH_4]_2S_2O_6$ ) รวมถึงโมเลกุลของออกซิเจน พบว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ ชนิดพี-25 มีประสิทธิภาพในการกำจัดอนุพันธ์ของสีย้อมทั้ง 2 ชนิดมากกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ชนิด UV-100 และ PC500 เมื่อความเป็นกรด-เบสสูงขึ้นส่งผลให้อัตราการสลายอนุพันธ์สีย้อมทั้ง 2 ชนิดเพิ่มขึ้น และสูงสุดที่ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 9 เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นส่งผลให้อัตราการสลายอนุพันธ์สีย้อมทั้ง 2 ชนิดลดลง และเมื่อใช้ชนิดของตัวรับอิเล็กตรอนเติมลงไปในสารละลายพบว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โพแทสเซียมไบโรเมต และแอมโมเนียมเปอร์ซัลเฟต ช่วยเพิ่มอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลและลดการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับหลุม

Swarnalatha และ Anjaneyalu (2004) ศึกษาการออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานินิต่าง ๆ ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ ชนิดพี-25 ( $TiO_2-P25$ ) แคดเมียมซัลไฟด์ ( $CdS$ ) และซิงค์ออกไซด์ จากการทดลองบ่งชี้ว่าสารละลายที่hexanloyด้วย  $TiO_2-P25$  ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการการสลายเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่ความยาวคลื่นแสง 254 นาโนเมตร นอกจากนั้นได้ศึกษาผลของการปั๊มจ่ายแสง ค่าความเป็นกรด-เบส รวมถึงผลของการให้ออกซิเจนและในต่อเจนต่อประสิทธิภาพการสลาย 2,6 ได้ในต่อฟีนอล ซึ่งพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาเป็น 1 กรัมส่งผลให้ระดับการขัด 2,6 ได้ในต่อฟีนอลสูงถึง 90% จากนั้นเมื่อเพิ่มปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาขึ้นไปเรื่อย ๆ ความสามารถในการขัดจะลดลง ส่วนที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของ 2,6 ได้ในต่อฟีนอล ระยะเวลาของการหายแสง ค่าความเป็นกรด-เบส รวมถึงผลของการให้ออกซิเจนและในต่อเจนต่อประสิทธิภาพการสลาย 2,6 ได้ในต่อฟีนอลลดลง โดยที่ระยะเวลาของการหายแสงมากกว่า 3 ชั่วโมง 2,6 ได้ในต่อฟีนอลจะถูกสลายไปอย่างสมบูรณ์ และภายใต้ภาวะที่เหมาะสมการให้แก๊สออกซิเจนแก่สารละลายจะให้อัตราการขัดเร็วกว่าแก๊สในต่อเจน

Yang และคณะ (2006) ศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์บนพอลิเมอร์อะไครโอลaineไตรอล-บิวตัลไดอีน-สไตรีน (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) และสไตรีน (polystyrene) โดยเทคนิคการจุ่มเคลือบ มีการเติมแอซีทิลอะซีตอโนน (acetylacetone) ลงในโซลไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อช่วยลดการรวมกลุ่มกันของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ ไปร่วมใส กระจายตัวดีขึ้นและมีความเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส พบว่าเมื่อเพิ่มความหนาของฟิล์มและอัตราส่วนโดยไมลของแอซีทิลอะซีตอโนนต่อไทเทเนียมทำให้ฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีรอย

แตกและรูปrunเกิดขึ้นบนผิวของฟิล์มนีองจากการระเบยและการสลายตัวของสารละลายและแอ๊ซิลอะซีโนน พิล์มนบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีความด้านทานต่อตัวทำละลายและความน้ำสูงระหว่างผิวของพิล์มนบางกับตัวรองรับ เมื่อนำไปทดสอบความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา พิล์มนบางไทเทเนียมไดออกไซด์มีประสิทธิภาพในการสลายเมทิลลีนบลูภายในเวลา 180 นาที

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงนำเทคนิคการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงมาใช้เป็นวิธีการนำบัดหรือขัดสารประกอบพื้นออลออกจากน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการสะสมหรือเกิดการอุดตันภายในเครื่องมือและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการแยกอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ออกภายนหลังการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผิงไทเทเนียมไดออกไซด์บนตัวรองรับเพื่อให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงในการลดปริมาณพื้นออลในน้ำเสียจำลอง